

BENDA-LUTZ® UVAL Aluminium Powders leafing

BENDA-LUTZ® UVAL Aluminiumpulver leafing

BENDA-LUTZ®		20082 UV	20092 UV
Residue on Sieve 325mesh <i>Rückstand auf Sieb 45µm</i>	max.%	0,1	0,1
Average Particle Size <i>Durchschnittliche Teilchengröße</i>	µm	10	5
Fields of application <i>Anwendungsgebiete</i>			